

## 出願・審査の現状

---

産業構造審議会 第18回知的財産分科会

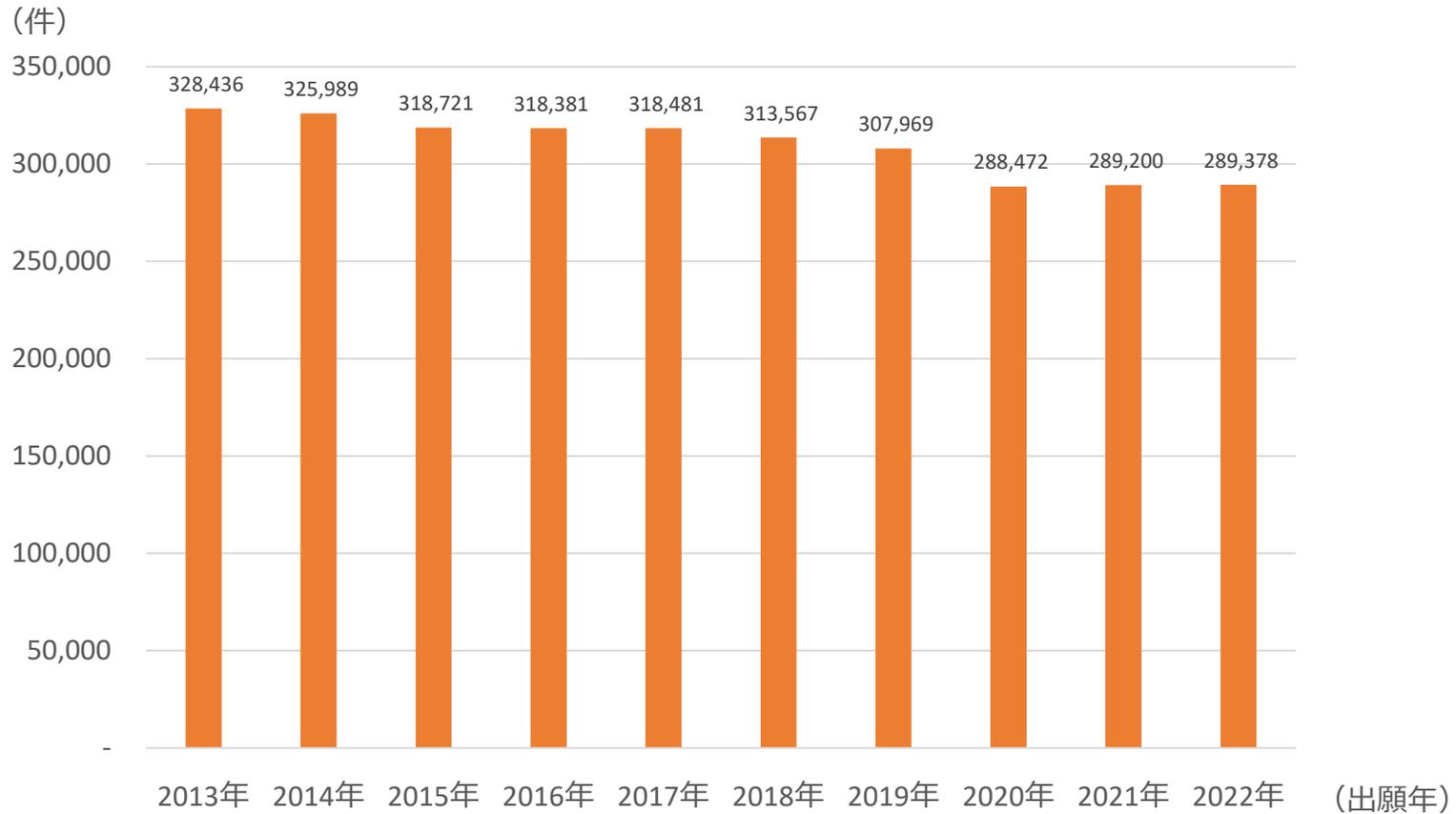
令和5年3月2日



# 【特許】直近の出願動向 —特許出願件数—

▶ 特許出願件数は、近年横ばい傾向。

## 特許出願件数の推移

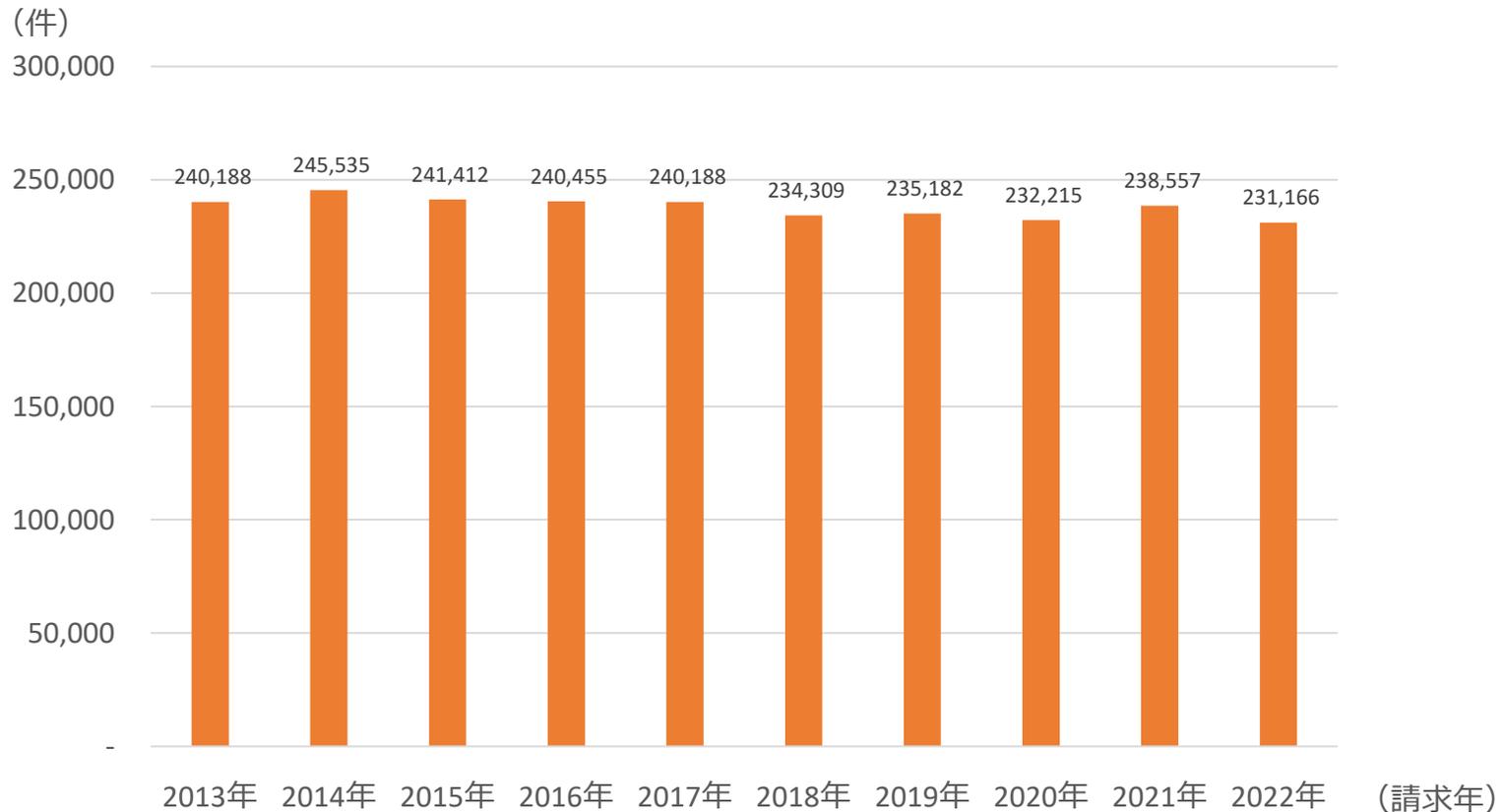


※2022年の値は暫定値

# 【特許】直近の出願動向 —特許審査請求件数—

▶ 審査請求件数は引き続き横ばい傾向。

## 特許審査請求件数の推移

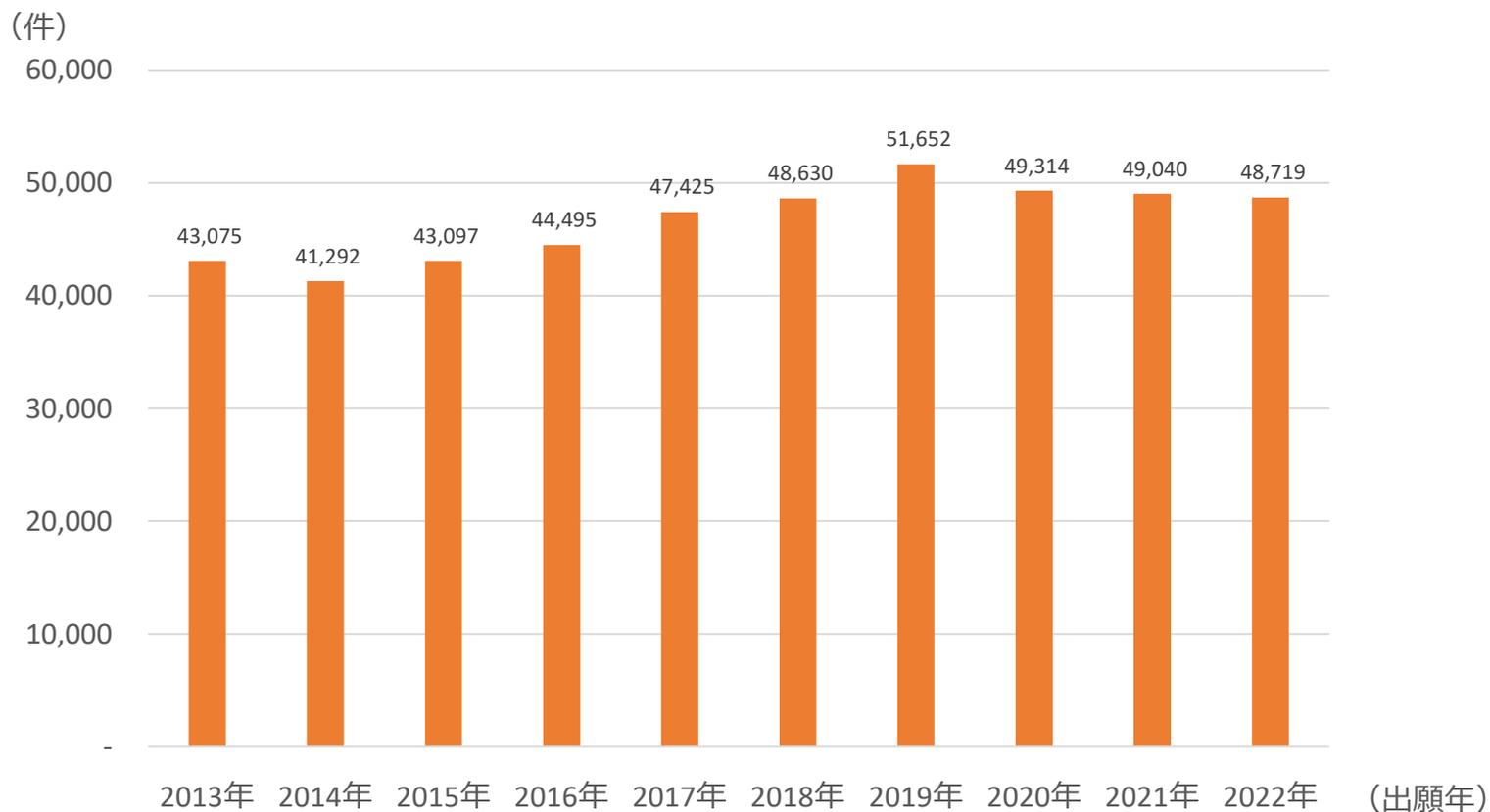


※2022年の値は暫定値

# 【特許】直近の出願動向 —特許PCT出願件数—

▶ PCT出願は、2020年以降横ばい傾向。

## PCT件数の推移

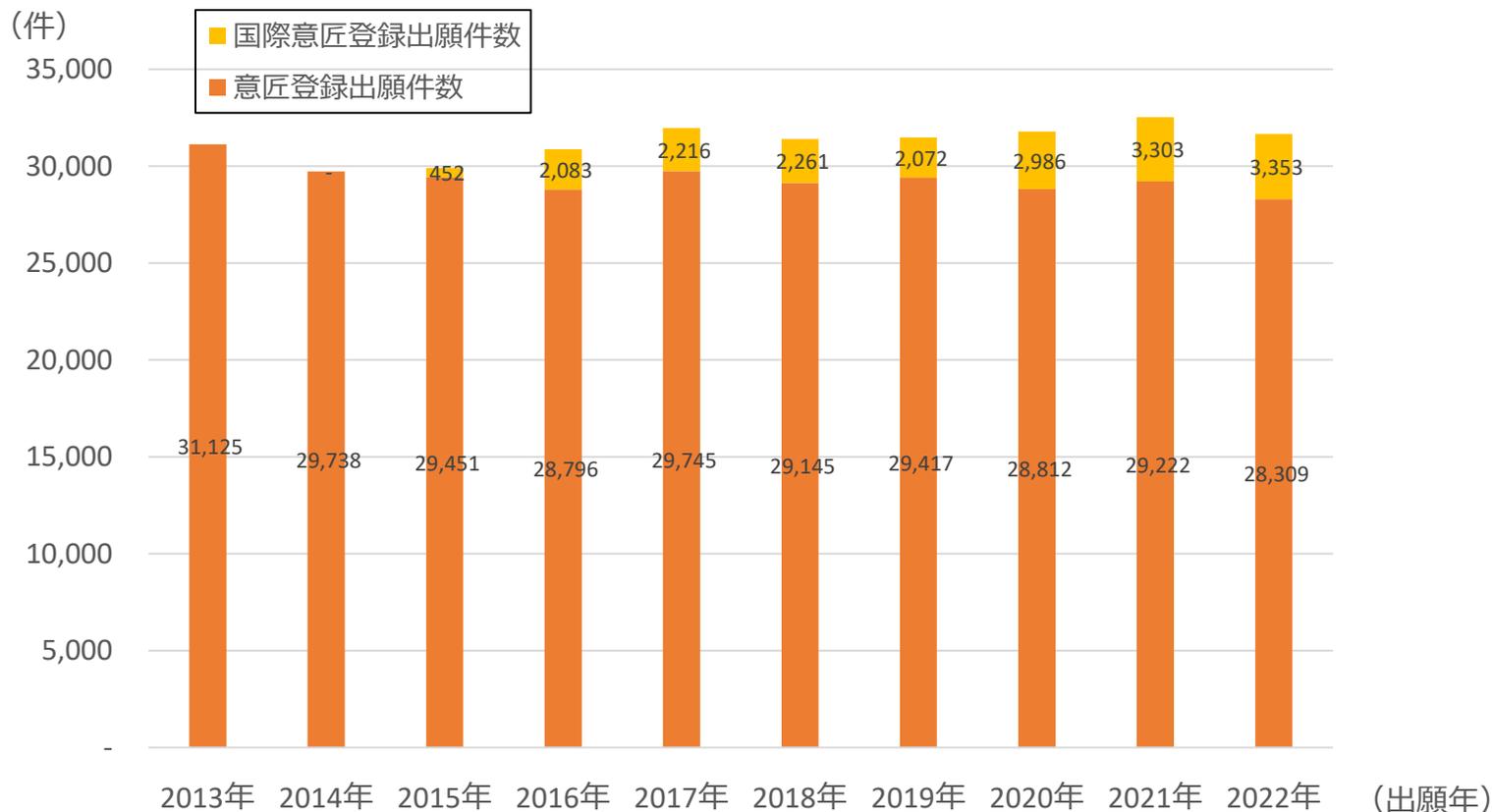


※2022年の値は暫定値

# 【意匠】直近の出願動向

▶ 意匠登録出願件数は前年比で減少。国際意匠登録出願件数は前年比で微増。

## 意匠登録出願件数／国際意匠登録出願件数の推移



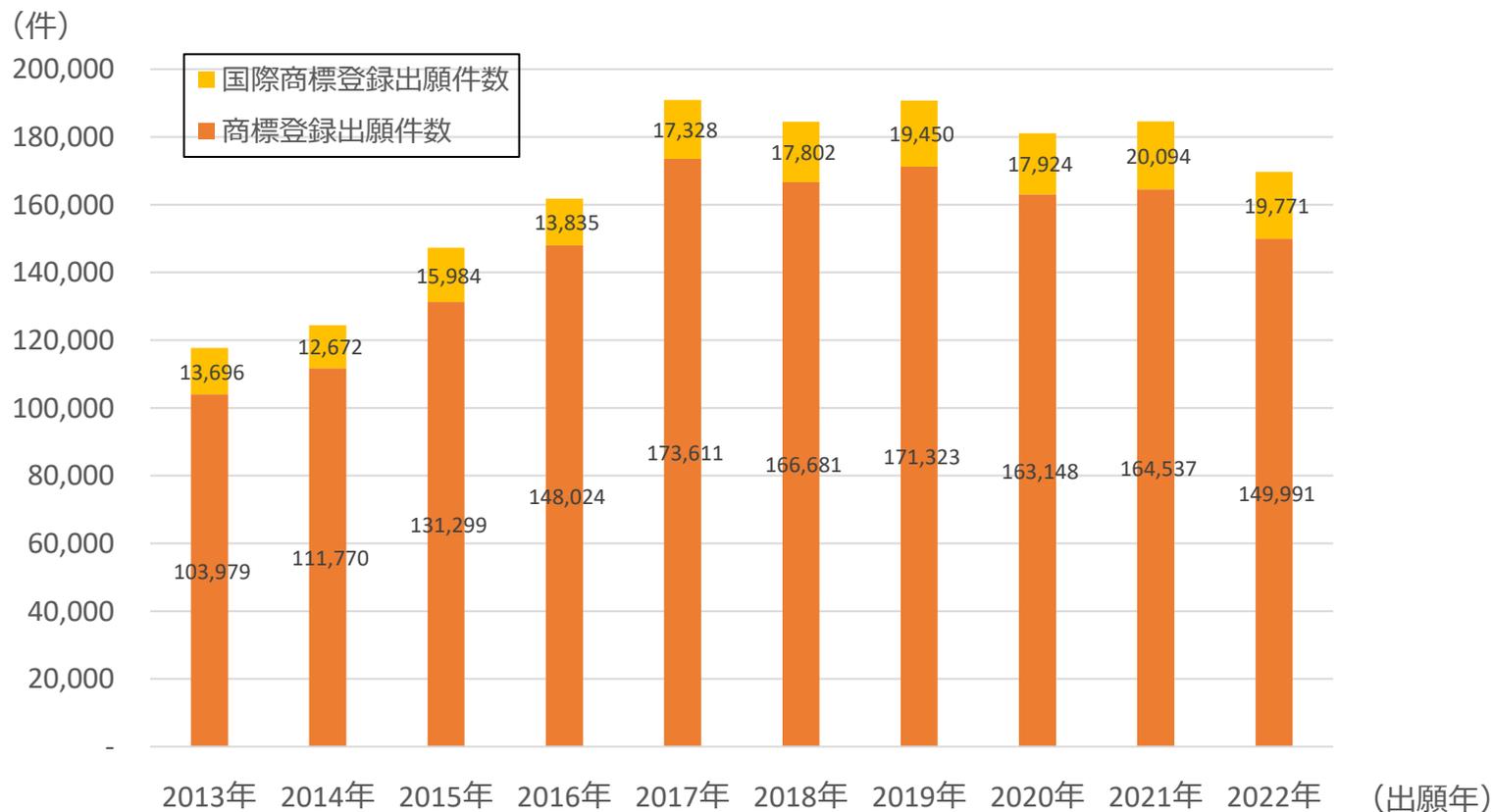
※2022年1月1日に発効したハーグ協定の共通規則の改正により国際意匠登録出願の標準公表期間が6月から12月に延長されたため、2022年下半期は標準公表された国際登録意匠出願が原則として存在しないことに留意。

※2022年の値は暫定値

# 【商標】直近の出願動向

▶ 商標登録出願件数及び国際商標登録出願件数は、いずれも2022年は前年比で減少。

## 商標登録出願件数／国際商標登録出願件数の推移

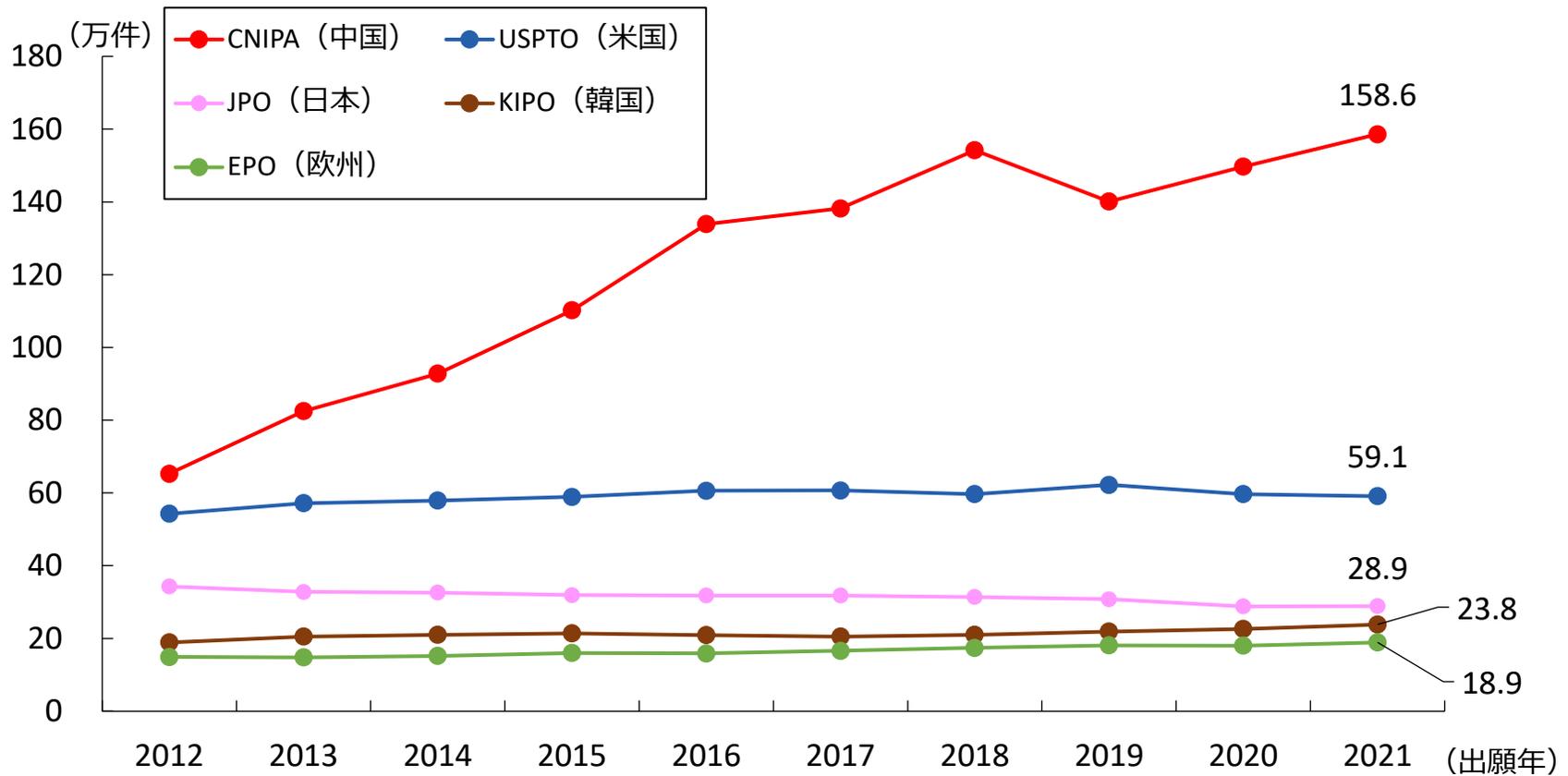


※2022年の値は暫定値

# 【特許】日米欧中韓の出願件数の推移

▶ 中国における特許出願件数が2019年に鈍化したものの、その後は再度増加。

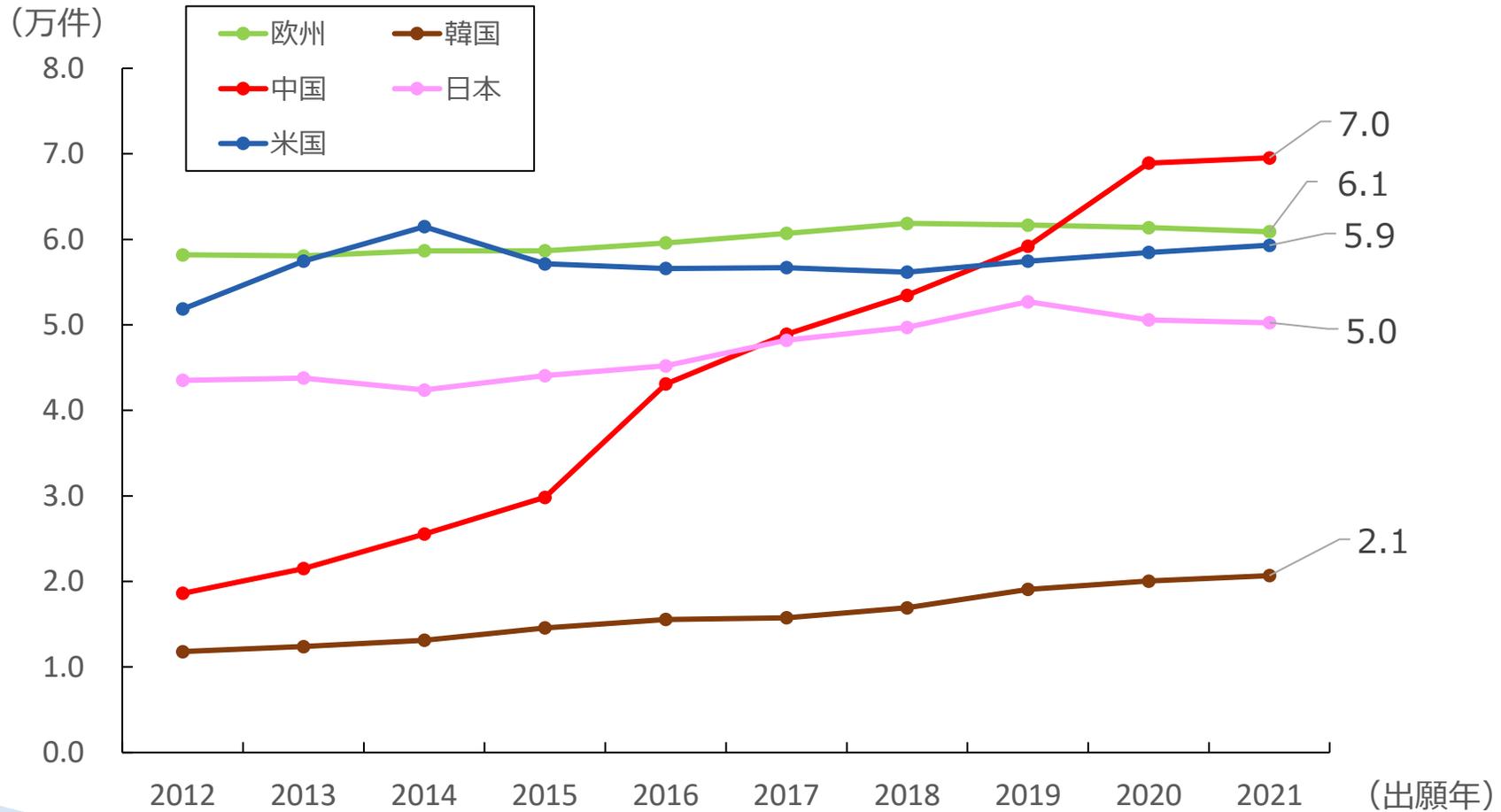
## 日米欧中韓における特許出願件数の推移



# 【特許】出願人居住国別のPCT出願件数の推移

▶ 中国におけるPCT出願件数が大きく増加している。

## 出願人居住国別のPCT出願件数の推移

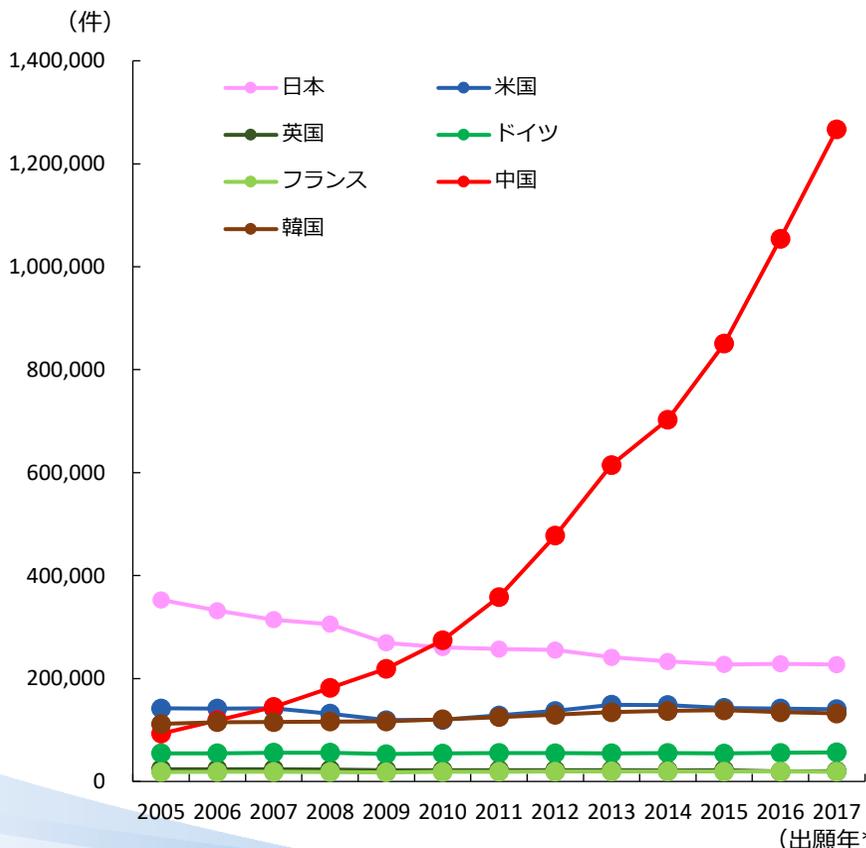


# 【特許】 主要国の国際展開発明件数 + 単国出願数、国際展開発明件数の推移

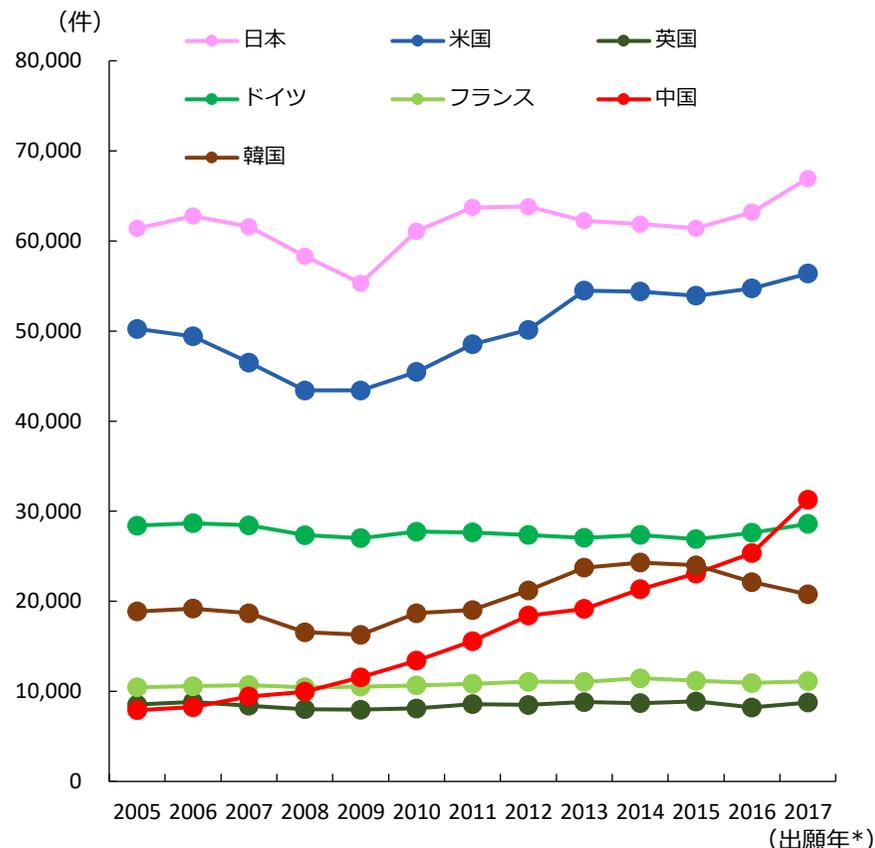
▶ 国際展開発明件数（※） + 単国出願数で見ると中国籍の出願人によるものが多い一方、国際展開発明件数で見ると日本が1位。

※国際展開発明件数とは、複数の国・地域へ出願された発明の数。IPF（International Patent Family）と称されることもある。PCT出願については、2カ国以上に国内移行されたものをカウント。

## 主要国の国際展開発明件数 + 単国出願数の推移



## 主要国からの国際展開発明件数の推移



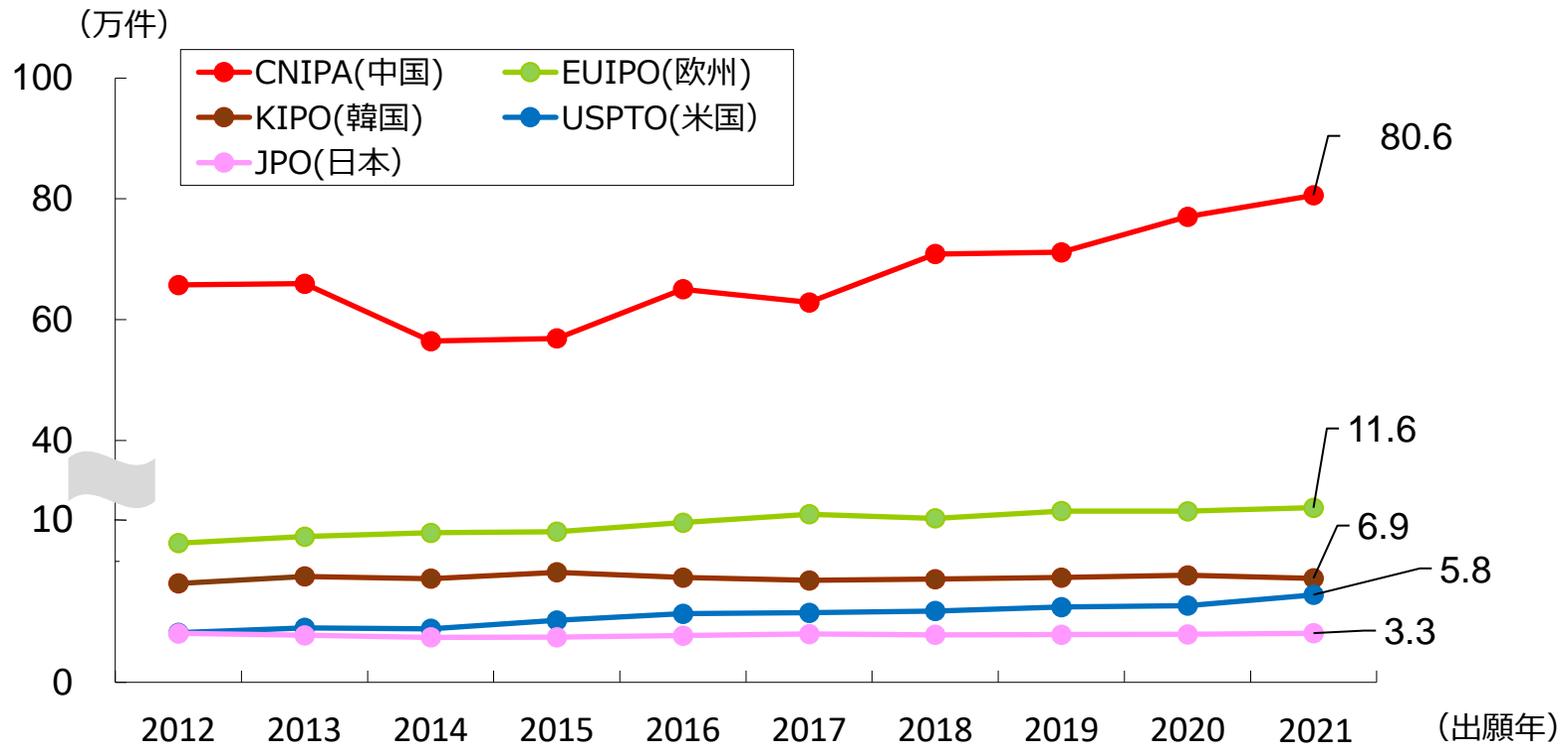
(\*)PCT出願については移行年。

(出典)文部科学省 科学技術・学術政策研究所、「科学技術指標2022」を基に、特許庁が加工・作成。

# 【意匠】日米欧中韓の出願件数の推移

▶ 中国における意匠登録出願件数は引き続き増加傾向。

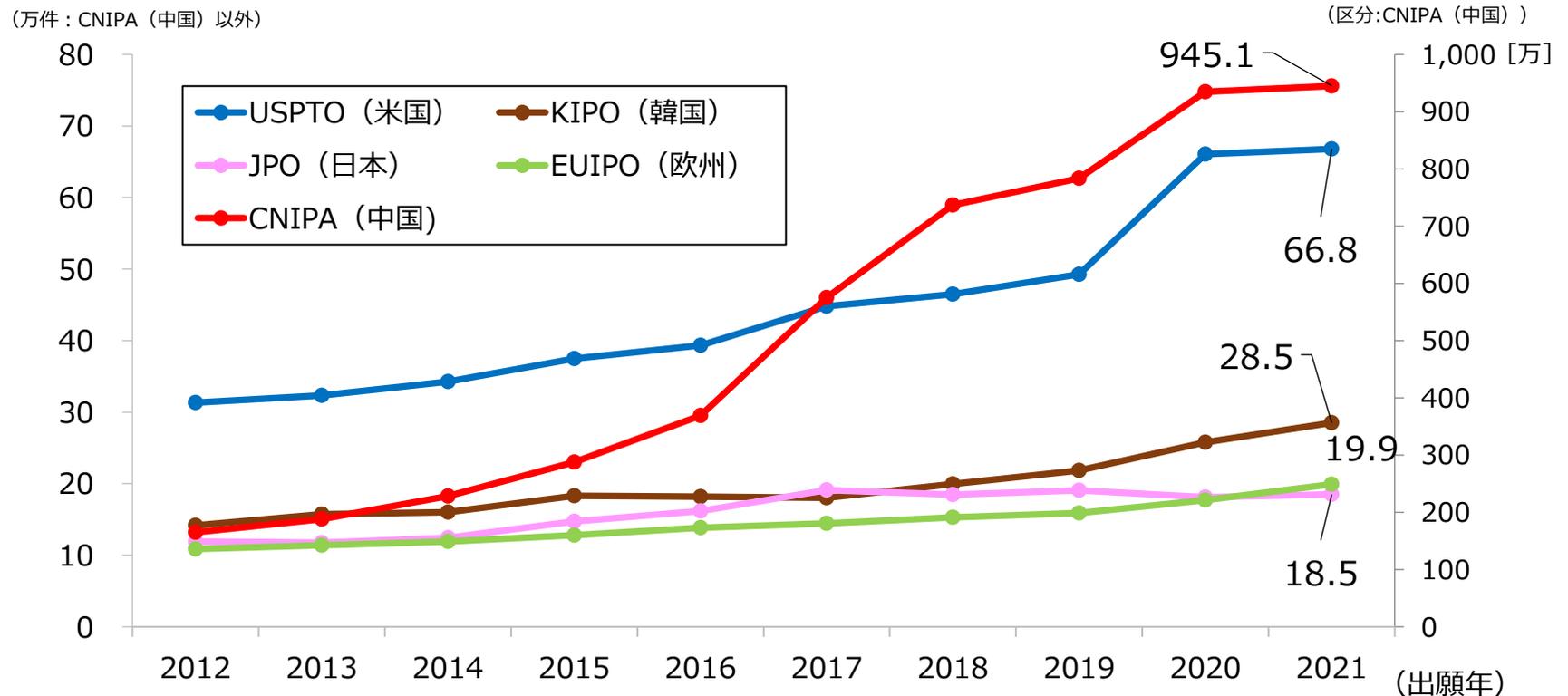
## 日米欧中韓における意匠登録出願件数の推移



# 【商標】日米欧中韓の出願件数の推移

▶ 2020年における米国、中国における商標登録出願は、大きく伸びたが、その後は微増。

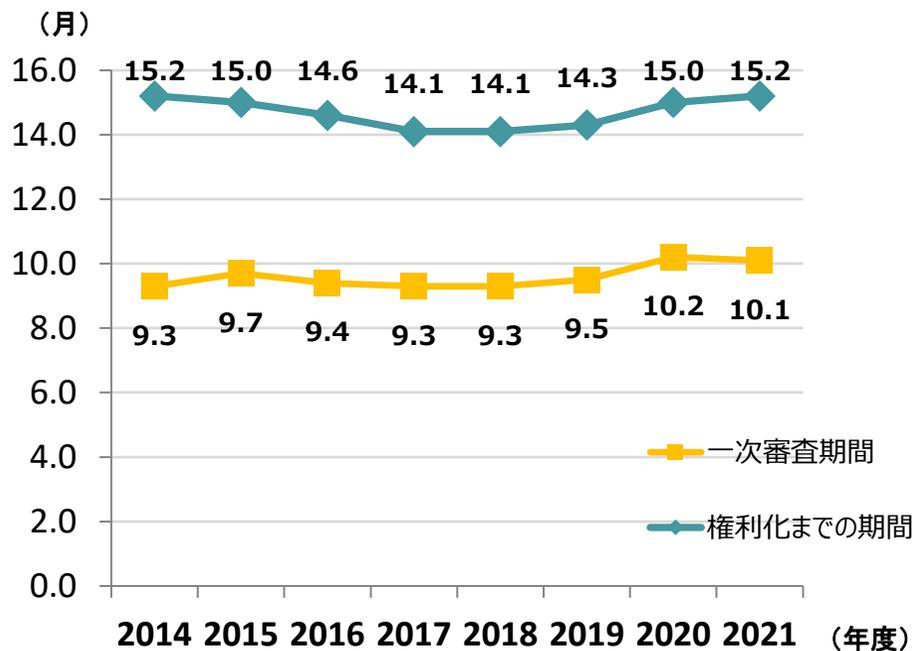
## 日米欧中韓における商標登録出願件数の推移



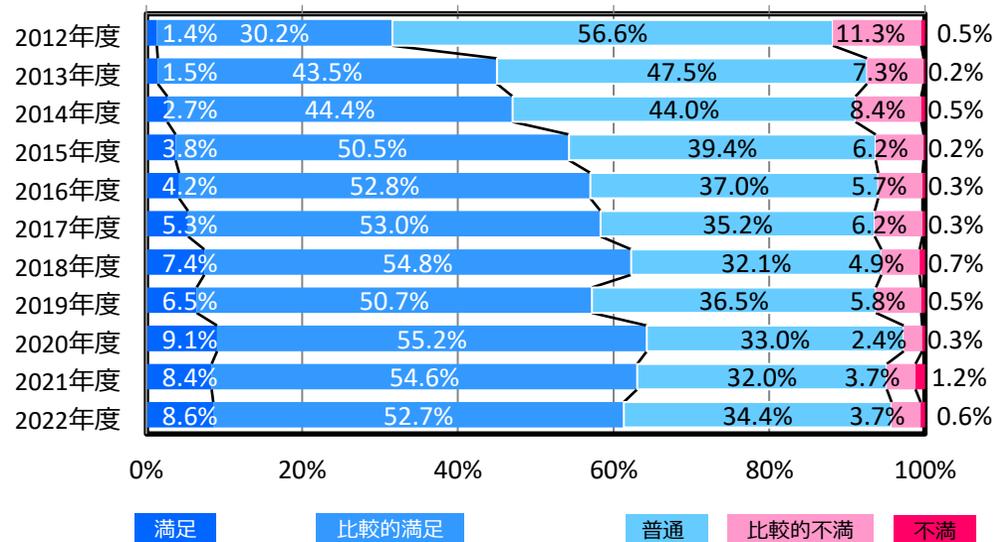
# 【特許】 審査の現状

- ▶ JPOの2023年度目標は、一次審査期間は平均10ヶ月以内、権利化までの期間は平均14ヶ月以内。
- ▶ 併せて審査の質の向上に取り組んでいる。

## 特許審査の 平均一次審査期間・権利化までの期間の推移



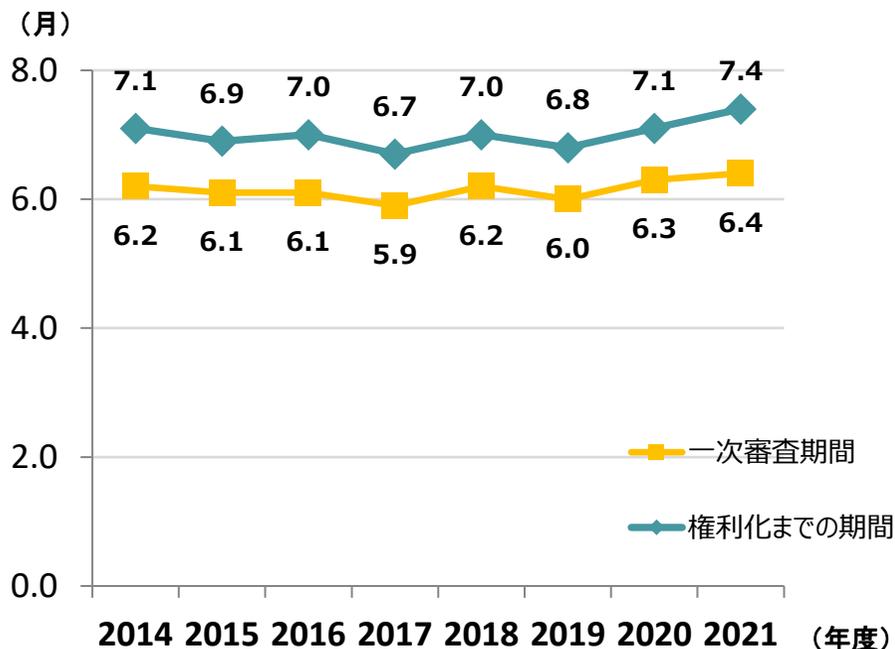
## 特許審査の質全般についてのユーザー評価



# 【意匠】 審査の現状

- ▶ バッチでの審査を年間2サイクル行っており、平均一次審査期間は6～7ヶ月で推移。
- ▶ ユーザーによる意匠審査の質に関する評価の調査を2015年度から実施。
- ▶ 意匠審査の質全般について、「満足」と「比較的満足」を合わせた上位評価の割合は、60.4%（2022年度）。

意匠審査の  
平均一次審査期間・権利化までの期間の推移



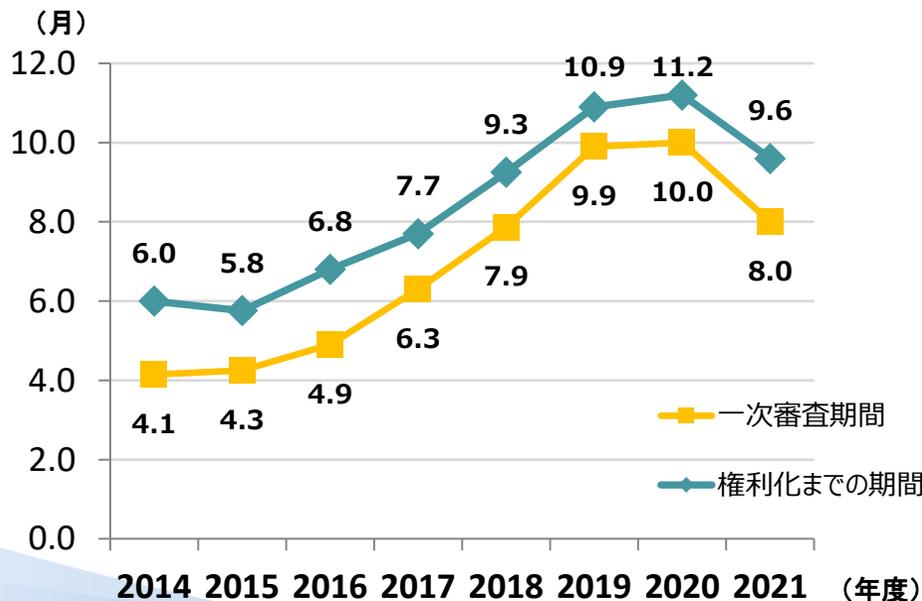
意匠審査の質全般についてのユーザー評価



# 【商標】 審査の現状

- ▶ 近年の出願増加の影響により、一次審査までの期間及び権利化までの期間は長期化。
- ▶ 2022年度末に、一次審査までの期間を6.5ヶ月、権利化までの期間を8ヶ月とする政府目標の達成に向けて、審査期間は徐々に短縮。
- ▶ 商標審査の質全般について、「満足」と「比較的満足」を合わせた上位評価の割合は、49.3%（2022年度）。

商標審査の  
平均一次審査期間・権利化までの期間の推移



商標審査の質全般についてのユーザー評価

